

01;04

## Плазменный разряд в магнитоактивной плазме в окрестности электрически изолированной металлической мишени при падении на ее поверхность нейтральных высокоэнергетических частиц

© В.А. Федоров

Радиотехнический институт им. академика А.Л. Минца, Москва

E-mail: f\_v99@mail.ru

Поступило в Редакцию 5 марта 2010 г.

Исследована возможность зажигания плазменного разряда в окрестности электрически изолированной металлической мишени, находящейся в магнитоактивной плазме, при падении на ее поверхность потока нейтральных высокоэнергетических частиц. Определены условия зажигания разряда в виде требований к параметрам потока падающих частиц и характеристикам плазмы. Проведены оценки величины концентрации электронов и их тока, текущего к поверхности мишени.

В [1] показано, что падение нейтральных высокоэнергетических частиц (атомы водорода  $H^0$ ) на покоящуюся, электрически изолированную сферическую мишень радиусом  $R_0$  из железа может привести к ее заряданию из-за возникновения тока эмиссии электронов  $I_r$ . При этом потоку  $H^0$  задавалась энергия  $W_0 = 30 \text{ MeV}$  и плотность  $P_0 = 10^{12} \text{ cm}^{-2} \cdot \text{s}^{-1}$ , так как для регистрации заряда мишени требуется выбивание из нее определенного числа электронов [2–5]. Было найдено, что поток  $H^0$  в форме цилиндра радиусом  $R_0$  с параметрами, отмеченными выше, образует  $P_r \approx 2.5 \cdot 10^{11} \text{ cm}^{-2} \cdot \text{s}^{-1}$  электронов эмиссии с энергией  $W_r \approx 6 \text{ keV}$  и углом вылета  $\approx 2\pi$ . Таким образом, ток  $I_r$  можно представить в виде

$$I_r \approx \pi e P_r R_0^2, \quad (1)$$

где  $e$  — заряд электрона.

Если  $|I_r/I_s| > 1$ , где  $I_s$  — ток электронов, текущих на мишень из среды, в которой она находится, то мишень начнет заряжаться положительно, т.е. ее электрический заряд и потенциал станут  $Q > 0$ ,  $\varphi > 0$ . При условии  $\varphi < W_r|e|$  и выполнении равенства  $|I_r| = I_s$  рост  $Q$  и  $\varphi$  прекратится, а эти функции приобретут максимальные величины  $Q_{\max} = Q_0 = \text{const}$ ,  $\varphi_{\max} = \varphi_0 = \text{const}$ . Иначе  $\varphi$  достигнет значения  $\varphi = W_r/|e|$  и произойдет запираание электронов эмиссии. Будем считать, что наличие падающего потока  $H^0$  и равенства токов  $|I_r| = I_s$  приводит систему заряженной мишень — плазма к установлению равновесного состояния типа

$$|I_r| = I_s, \quad \partial/\partial t = 0. \quad (2)$$

В качестве среды, где находится мишень, примем ионосферную плазму, являющуюся магнитоактивной [6]. Учитывая это обстоятельство и (2), запишем [7]  $I_s \approx I_T + I_{ion} + I_E$ , а (2)

$$|I_r| = I_s \approx I_T + I_{ion} + I_E, \quad \partial/\partial t = 0. \quad (3)$$

Здесь  $I_T$  — ток тепловых электронов плазмы,  $I_{ion}$  — ток вторичных электронов плазмы в случае ионизации нейтральной компоненты электронами плазмы или электронами эмиссии,  $I_E$  — ток электрического дрейфа электронов плазмы.

Чтобы найти выражения функций  $I_{ion}$ ,  $N_e$ , где  $N_e$  — концентрация вторичных электронов плазмы в токе  $I_{ion}$ , в условиях (3), рассмотрим геометрическую схему падения потока  $H^0$  на покоящуюся сферическую мишень, используя сферическую систему координат с началом в центре мишени и осью  $Z$ , направленной параллельно вектору напряженности магнитного поля Земли  $H_0$ . Положим, что поток  $H^0$  в форме цилиндра радиусом  $R_0$  имеет параметры, приведенные выше, и падает на поверхность сферической мишени радиусом  $R_0$ , находящейся в ионосферной плазме на высоте  $h \approx 200$  km. Пусть  $Q_0 = \text{const} > 0$ , а в окрестности мишени существует электрическое поле  $E = \text{const}$  с компонентами  $E_R$ ,  $E_\theta$ ,  $E_\varphi$ .

Для ионизации нейтральных частиц плазмы необходимо, чтобы электрон в электрическом поле набрал среднюю энергию  $W_e \sim m_e V_e^2/3$ , где  $m_e$ ,  $V_e$  — масса электрона и его эффективная скорость, при которой сечение ионизации  $\sigma(W)$  максимально [8]. При этом напряженность электрического поля в области ионизации должна быть  $E_{ion} \sim \varphi_{ion}/L_{ion}$ , где  $\varphi_{ion}$ ,  $L_{ion}$  — потенциал и длина ионизации. На

высоте  $h \approx 200$  km нейтральная компонента ионосферной плазмы в основном состоит из азота с концентрацией  $n_0 \approx 4.8 \cdot 10^9 \text{ cm}^{-3}$  [6]. При этом  $\sigma(W_{N_2})_{\max} \approx 3 \cdot 10^{-16} \text{ cm}^2$ ,  $W_{N_2} \approx 100 \text{ eV}$ ,  $V_e \approx 4 \cdot 10^8 \text{ cm/s}$  [8]. Отсюда одним из условий ионизации азота является выполнение равенства  $W_{ion} \approx W_{N_2}$ , а сравнивая величины  $W_r$  и  $W_{N_2}$ , получим  $W_{ion} \approx W_{N_2} \ll W_r$ , т. е. ионизацией азота электронами эмиссии можно пренебречь.

Механизмы ионизации нейтральной компоненты плазмы начинают работать, лишь спустя промежуток времени ионизации  $t_{ion}$ , который равен [8]  $t_{ion} \approx 1/[n_0 \sigma(W_{N_2})_{\max} V_e]$ . Если длительность импульса падающих частиц  $\Delta t < t_{ion}$ , то процесс ионизации нейтральных частиц плазмы не может начаться. Поэтому для появления вторичных электронов плазмы и тока  $I_{ion}$  необходимо, чтобы  $\Delta t \gg t_{ion}$ . Отметим, что ионизация носит пороговый характер, так как существует ограничение на  $n_0$  как сверху, так и снизу [8]. При больших величинах  $n_0$  на длине  $L_{ion}$  имеем  $W_e \ll W_{ion}$ , а при малых  $n_0$  на длине  $L_{ion}$  имеем  $W_e \gg W_{ion}$ .

Наличие  $\mathbf{H}_0$  приводит к тому, что электроны плазмы движутся к мишени в основном вдоль  $\mathbf{H}_0$  по „магнитной трубке“ [7]. Поэтому сбор тока  $I_T$  происходит с плоскости радиусом  $R \approx R_0 + r_{eT_e^0} + r_{eH}$ , где  $r_{eT_e^0} \approx v_{eT_e^0}/\omega_{eH}$ ,  $r_{eH} \approx V_e/\omega_{eH}$  — циклотронный радиус тепловых электронов плазмы и электронов, вращающихся в полях  $\mathbf{E}$  и  $\mathbf{H}_0$ ,  $v_{eT_e^0}$  — тепловая скорость электронов плазмы,  $\omega_{eH}$  — циклотронная частота. Отсюда имеем  $I_T \approx I_{0H}[1 + r_{eH}/(R_0 + r_{eT_e^0})]^2$ . Здесь  $I_{0H} \approx I_0(1 + r_{eT_e^0}/R_0)^2$  — ток электронов плазмы на мишень, когда  $I_r = 0$  и ее тепловой потенциал равен  $\varphi_{T_e^0} = kT_e^0/e$ , где  $k$  — постоянная Больцмана,  $T_e^0$  — тепловая температура электронов плазмы,  $I_0 = 2\pi R_0^2 e n_e^0 v_{eT_e^0}$ ,  $n_e^0$  — концентрация электронов невозмущенной плазмы.

Положим величину  $\varphi_0$  очень большой, что имеет место, если выполнены неравенства [9]

$$R_0 \gg D, \quad \varphi_0 \gg \varphi_c = \frac{kT_e^0}{|e|} \left( \frac{R_c}{D} \right)^{4/3}, \quad (4)$$

где  $D$  — радиус Дебая,  $R_c$  — радиус пространственного заряда. При выполнении неравенств (4)  $\varphi$  в окрестности мишени изменяется по кулоновскому закону  $\varphi \approx \varphi_0 R_0/R$  [9], а функция  $R_c$  может быть представлена следующим образом [9]:

$$R_c = 0.803 R_0 \left[ \frac{|e|\varphi_0}{kT_e^0} \left( \frac{D}{R_0} \right)^{4/3} \right]^{3/7}. \quad (5)$$

Принимая во внимание выражение  $\varphi \approx \varphi_0 R_0/R$ , запишем  $r_{eH}$  в виде

$$r_{eH}(R, \theta = \pi/2) \sim \frac{1}{\omega_{eH}} \sqrt{\frac{2|e|}{m_e} \varphi_0 \frac{R_0}{R}}. \quad (6)$$

Здесь  $V_e \sim \sqrt{2|e|/m_e(\varphi_0 R_0/R)}$ ,  $R \approx R_0 + r_{eH}$ , так как  $\varphi_0 \gg |\varphi_{T_e^0}|$ , а  $r_{eT_e^0} \ll r_{eH}$ . Сравнивая величины  $R_c$  и  $r_{eH}$  для параметров ионосферной плазмы на высоте  $h \approx 200$  km при  $\varphi_0 \geq 100$ , получим  $R_c < r_{eH}$ . Благодаря экранировке заряда мишени плазмой на границе  $R_c$  имеем  $|\mathbf{E}| \sim 0$ , поэтому положим  $R \approx R_0 + (R_c - R_0)/2$ , а  $I_T$  перепишем в виде

$$I_T \approx I_{0H} \left[ 1 + \frac{(R_c - R_0)}{2(R_0 + r_{eT_e^0})} \right]^2. \quad (7)$$

Пусть все условия возникновения процесса ионизации нейтральной компоненты ионосферной плазмы в окрестности мишени, о которых говорилось выше, выполнены и ионизация имеет место. В этом случае  $N_e$ ,  $I_{ion}$ , текущие к заряженной мишени, будут удваиваться на каждой длине  $L_{ion}$ . Учитывая сказанное выше, имеем

$$N_e \approx n_e^0 2^{R_{ion}/L_{ion}}, \quad I_{ion} \approx I_T 2^{R_{ion}/L_{ion}}. \quad (8)$$

Здесь  $R_{ion} \approx (R_c - R_0) \geq L_{ion}$  — размер области ионизации или расстояние, на котором возможно образование вторичных электронов плазмы. Отсюда число актов ионизации нейтральной компоненты плазмы в окрестности мишени будет равно  $\eta = [R_{ion}/L_{ion}]$ , где  $\eta$  — целая часть.

Величину отношения  $R_{ion}/L_{ion}$  оценим, используя соотношение  $\varphi_0 \sim \varphi_{ion} R_{ion}/L_{ion}$ , из которого имеем

$$R_{ion}/L_{ion} \sim \varphi_0/\varphi_{ion}. \quad (9)$$

Принимая во внимание (9), выражения (8) перепишем следующим образом:

$$N_e \approx n_e^0 2^{\varphi_0/\varphi_{ion}}, \quad I_{ion} \approx I_T 2^{\varphi_0/\varphi_{ion}}. \quad (10)$$

Ток  $I_E$  представим в виде [7]

$$I_E \sim en_e^0 \int_{S(R=R_0)} V_E dS \sim I_0 \frac{\pi}{2v_{eT_e^0}} \sqrt{\frac{2|e|}{m_e}} \varphi_0. \quad (11)$$

Здесь  $|V_E| \sim cE_\varphi/H_0$  — скорость электрического дрейфа электронов плазмы,  $c$  — скорость света. Формула (11) справедлива, ес-

ли  $|E_\varphi/H_0| \ll 1$  ( $d|\mathbf{E}|/dR) \ll 1$  на интервале  $R_0 < R < R_0 + r_{eH}$ , а  $\omega_{eH} \gg \nu$ , где  $\nu$  — частота столкновений электронов плазмы с другими частицами. Данные условия соответствуют тому, что скорость электронов плазмы не должна быть релятивистской и имеет место адиабатичность и замагниченность электронов плазмы. При этом обычно выполняются соотношения  $|E_R/E_\varphi| \ll 1$  и  $|V_{eR}/V_{e\varphi}| \ll 1$  [7]. Таким образом, считаем, что ток  $I_E$  на количество вторичных электронов плазмы не влияет, а влияет лишь на установление равновесного состояния (3).

Положим, что  $R_0 = 10$  см,  $\Delta t \gg t_{ion} \approx 2$  мс, а параметры невозмущенной плазмы равны:  $n_e^0 = 5 \cdot 10^5$  см<sup>-3</sup>,  $v_{eT^0} = 1.5 \cdot 10^7$  см/с,  $D = 0.5$  см,  $T_e^0 = 1200$  К,  $\omega_{eH} \approx 8 \cdot 10^6$  с<sup>-1</sup>,  $\nu \approx 2 \cdot 10^3$  с<sup>-1</sup> [6]. Подставляя параметры невозмущенной плазмы в (4)–(7) и задавая величины  $\Delta = \varphi_0/\varphi_{ion} = 2, 3, \dots, 10$ , определим значения функций  $\varphi_0, \varphi_c, R_c, r_{eH}$ , а затем  $|I_r(R_0)| = I(R_0), N_e(R_0 + 0)$ . Зная величины  $I(R_0)$  и  $R_{ion}$ , из (1) найдем  $P_r$ , а  $L_{ion}$  из  $\varphi_0 \sim \varphi_{ion} R_{ion}/L_{ion}$ . Считая, что  $P_r \propto P_0$ , получим значение плотности потока  $H^0$ , при которой возможно существование плазменного разряда  $P_0 \approx 4P_r$ . Найденные величины функций, упомянутые выше, приведены в таблице.

Результаты вычислений параметров плазменного разряда в равновесном состоянии

$\Delta$	$\varphi_0,$ В	$\varphi_c,$ В	$R_c,$ см	$R_{ion},$ см	$L_{ion},$ см	$N_e(R_0 + 0),$ $10^{-5}, \text{см}^{-3}$	$ I_r(R_0) ,$ А	$P_r \cdot 10^{-15},$ $\text{см}^{-2} \cdot \text{с}^{-1}$	$P_0 \cdot 10^{-15},$ $\text{см}^{-2} \cdot \text{с}^{-1}$
2	200	32.3	37.1	27.1	13.6	20	0.02	0.4	1.6
3	300	40.7	44.2	34.2	11.4	40	0.05	0.9	3.6
4	400	48.0	50.0	40.0	10.0	80	0.11	2.3	9.2
5	500	54.5	55.0	45.0	9.0	160	0.26	5.3	21.2
6	600	60.5	59.5	49.5	8.2	320	0.60	12.0	48.0
7	700	66.1	63.5	53.5	7.6	640	1.33	26.6	106.4
8	800	71.3	67.3	57.3	7.2	1280	2.94	58.8	235.2
9	900	76.2	70.7	60.7	6.7	2560	6.37	127.4	509.6
10	1000	81.0	74.0	64.0	6.4	5120	13.76	275.2	1100.8

Из данных таблицы следует, что неравенства (4) выполнены и применение используемых формул оправдано, а электрическое поле далеко проникает в плазму ( $R_c \gg R_0$ ) и сильно увеличивает  $R_{ion}$ , а следовательно,  $N_e(R_0 + 0)$ . Имеем  $R_c/R_0 \approx 4 \div 8$ ,  $N_e(R_0 + 0)/n_e^0 \approx 4 \div 10^3$ , когда  $200 \leq \varphi_0 \leq 1000$  V, а  $\sigma(W_{N_2})_{\max}/\sigma(W_{N_2}) \leq 3$ . При этом убывание поля по закону  $\varphi = \varphi_0 R_0/R$  определяет следующие пределы изменения  $\varphi$  на границе  $R_c$ :  $\varphi(R_c \approx 37$  см,  $\varphi_0 = 200$  V)  $\approx 54$  V,  $\varphi(R_c \approx 74$  см,  $\varphi_0 = 1000$  V)  $\approx 135$  V. Поэтому в качестве  $R_{ion}$  принималось расстояние  $R_{ion} \approx (R_c - R_0)$ . Отметим, что отсутствие  $\mathbf{H}_0$  в [10] увеличивает приблизительно в два раза поверхность сбора как тепловых электронов плазмы, так и вторичных электронов.

В заключение приведем некоторые результаты работы [11], где определялось изменение  $\varphi_0$  сферического электрически изолированного источника электронов в плазме, когда  $\mathbf{H}_0 = 0$ . В качестве начальных условий были заданы:  $R_0 = 10$  см,  $I_r(R_0) = -J[(1 - \exp(-Bt))]$ , где  $J = 5$  А,  $B = 10^6$ ,  $E_r \approx 75$  кВ,  $n_e^0 = 10^6$  см $^{-3}$ ,  $\Delta t = 0.2$  мкс. Ионизация не учитывалась, так как  $\Delta t < t_{ion} \approx 1.5$  мс. Результаты решения показали, что  $\varphi_0 \approx 9$  кВ. Большая величина  $\varphi_0$  связана с тем, что в нейтрализации заряда источника не участвовали вторичные электроны плазмы. Таким образом, плазменный разряд существенно влияет на величину  $\varphi_0$ , так как  $N_e(R_0 + 0)/n_e^0 \gg 1$ .

## Список литературы

- [1] Гольшиков В.А., Федоров В.А. // ЖТФ. 2008. Т. 78. В. 4. С. 121–124.
- [2] Каминский А.К., Мещеров Р.А., Николаев В.С. // Тр. Радиотехнического института АН СССР. М., 1973. № 16. С. 330–335.
- [3] Бохан А.П., Бохан П.А., Закревский Д.М.Э. // ЖТФ. 2005. Т. 75. В. 9. С. 126–128.
- [4] Васильев Б.И., Грасюк А.З., Дядькин А.П. и др. // Квант. электрон. 1981. Т. 18. № 11. С. 2390–2396.
- [5] Васильев Б.И., Грасюк А.З., Золотарев В.А. и др. // ЖТФ. 1986. Т. 56. В. 4. С. 780–782.
- [6] Гуревич А.В., Шварцбург А.Б. Нелинейная теория распространения радиоволн в ионосфере. М.: Наука, 1973. 272 с.
- [7] Франк-Каменецкий Д.А. Лекции по физике плазмы. М.: Атомиздат, 1964. 284 с.

- [8] Райзер Ю.П. Физика газового разряда. М.: Наука, 1992. 536 с.
- [9] Альперт Я.Л., Гуревич А.В., Питаевский Л.П. Искусственные спутники в разреженной плазме. М.: Наука, 1964. 382 с.
- [10] Федоров В.А. // Письма в ЖТФ. 2009. Т. 35. В. 12. С. 55–59.
- [11] Федоров В.А. // ЖТФ. 1980. Т. 50. В. 7. С. 1396–1399.